

第2回改正意匠法オープンセミナー

皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

昨年1月26日に、関連意匠制度をテーマに、第1回改正意匠法オープンセミナーを開催し、多くの方にご参加を頂きました。深く感謝申し上げます。引き続きまして、下記の日程にて第2回改正意匠法オープンセミナーを開催させていただきます。

今回のセミナーでは、画像意匠にテーマを絞り、前回と同様に山田教授からは、研究者の視点で法改正後の画像意匠について解説して頂きます。また、実務家の視点から外国出願を見据えた画像意匠制度活用の留意点について、深見特許事務所意匠部所属の綿本弁理士が解説致します。

ご多用中とは存じますが、是非、この機会に多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。

なお、第3回（空間デザイン）は、2021年3月25日（木）を予定しております。



【第2回開催概要】

【タイムテーブル】 コーディネーター：特許業務法人深見特許事務所 意匠部部长 弁理士：中西 輝

15:15からアクセス可能

15:30

講演「法改正後の画像意匠について」

（大阪工業大学 大学院 知的財産研究科 教授：山田 繁和 氏）

講演「外国出願を見据えた画像意匠制度活用の留意点」

（特許業務法人深見特許事務所 意匠部上席 機械第1部上席 弁理士：綿本 肇）

まとめ

（特許業務法人深見特許事務所 副所長 弁理士：佐々木 真人）

17:00 閉会

開催日

令和3年2月4日（木）15時30分～17時00分

会場

Zoom ウェビナー

※ご利用のネットワーク環境によっては、セキュリティ対策ソフト等によりZoomにアクセスできない場合がございます。つきましては、事前にご利用になれるかどうかご確認をお願い致します。詳細につきましては、別途、参加申込を頂きました皆様へ招待状をお送り致します。

定員

100名（定員になり次第締め切らせていただきます。）

参加費

無 料

申込方法

1. WEBでのお申し込み

※下記URLもしくはQRコードよりお申し込みください。

<https://www.fukamipat.gr.jp/20210204-web-seminar/>



2. 電子メールでのお申し込み

※下記項目を記入し「events@fukamipat.gr.jp」までお申し込みください。

- ・貴社名
- ・ご芳名
- ・部署/ご役職
- ・E-mailアドレス
- ・お電話番号
- ・セミナーを知ったきっかけ（以下より選択ください）

①大阪発明協会 ②大阪工業大学山田教授 ③深見特許事務所